

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40,  
Томский государственный  
университет систем управления и  
радиоэлектроники.

Председателю диссертационного  
совета 212.268.04 на базе Томского  
государственного университета систем  
управления и радиоэлектроники, д.т.н.,  
профессору Шандарову С.М.

Уважаемый Станислав Михайлович!

Подтверждаю свое согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации Филиппова Ивана Андреевича «Особенности применения плазменных технологий для формирования наноразмерных элементов плазмоники и гетероструктурных СВЧ транзисторов» по специальности 01.04.04 – «Физическая электроника» на соискание ученой степени кандидата технических наук. Сведения, необходимые для размещения на сайте ТУСУР, прилагаются.

д.т.н., заведующий лабораторией электро-разрядных  
и пучково-плазменных технологий  
ФГАОУ ВО НИ ТПУ

 Г.Е. Ремнев

### Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Филиппова Ивана Андреевича «Особенности применения плазменных технологий для формирования наноразмерных элементов плазмоники и гетероструктурных СВЧ транзисторов» по специальности 01.04.04 – «Физическая электроника» на соискание ученой степени кандидата технических наук.

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	Ремнев Геннадий Ефимович,
<b>Гражданство</b>	Российская Федерация
<b>Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)</b>	доктор технических наук, 05.12.17 - «Радиотехнические и телевизионные системы и устройства»
<b>Ученое звание (по кафедре, специальности)</b>	Профессор по кафедре средств связи
<b>Основное место работы</b>	
<b>Должность</b>	заведующий лабораторией
<b>Наименование подразделения (кафедра, лаборатория)</b>	электро-разрядные и пучково-плазменные технологии
<b>Полное наименование организации в соответствии с уставом</b>	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
<b>Почтовый индекс, адрес, веб-сайт, телефон, адрес электронной почты организации</b>	634050, Томская область, г. Томск, гр. Ленина, д. 30 <a href="https://tpu.ru/">https://tpu.ru/</a> , +7 (3822) 60-63-33 <a href="https://tpu.ru/university/meet-tpu/contacts">https://tpu.ru/university/meet-tpu/contacts</a>
<b>Публикации по специальности 01.04.04 – «Физическая электроника» (4-5 за последние 5 лет, в том числе обязательно указание публикаций за последние три года)</b>	
Shymanskii V.S., Uglov, V.V. , Cherendrf N.N., Remnev G.E. Structure and phase composition of tungstem alloys modified by compression plasms flows and high-intense pulsed ion beam impact. // Appl. Surface Science. V.491, P.43 – 52 (2019).	
Konosov P.V., KabyshevA.V., Pavlov S.K., Tarbokov V.A., Remnev G.E. Effect of short-pulsed irradiation on the optical and electrical properties of pyrolytic boron nitride. // Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. Sect.B. V.447, P.1-7 (2019).	
Remnev G.E., Musil J., Tarbokov V., et al. Effect of intense electron and ion irradiation on optical absorption of boron carbide thin films. //Radiation Effects and Defects in Solids. V.173, P.1075-1082 (2018).	
Uglov V.V., Kvasov N.I., Remnev G.E. et al. / Size effect in AlN/SiN multilayered films irradiated with helium and argon ions. // Nucl. Instr. and Methods in Phys.	

Res. Section B. V.435, P. 228-235 (2018).

Poddubskaya O.G., Kuzhir P.P., Stepanov V., Maetynenko A.A., Remnev G.E. Structural modification of grapheme on copper substrates by nanosecond high-intensity ion beams. // Russ. Phys. J. V.61, P. 1443-1449 (2018).

Mikhailov M.M., Yuryev S.A., Remnev G.E. et al. The study of process affecting the radiation resistance of TiO<sub>2</sub> powders after heating and modification with SiO<sub>2</sub> nanoparticles. // J. of Thermal Analysis and Calorimetry. V.120(2), P.1-10 (2017).

Knyaseva A.G., Kushch V.I., Remnev G.E., et al. Tin coating effect on the elastoplastic behavior of Ti film for electron beam exit window. // B. Vacuum. V. 143, 356-362 (2017).

Uglov V.V., Doroshevich I.I., Kvasov N.T.m Remnev G.E. et al. On the physical properties of nanoparticles size effect and scale of nanoobjects. //Phys. Stat. Sol. C. V.13(10-12), P. 903-907 (2016).

Musil J., Remnev G., Legostaev V., et al. Flexible hard Al-Si-N films for high temperature operation. // Surface and Coating Technol., V.307, P.1112-1118 (2016).

Gaydanshuk A.V., Kabyshev A.V., Konusov F.V., Linnik S.A., Remnev G.E. Electro-physical properties of polycrystalline diamond films deposited from an abnormal glow discharge. // Inst. Conf. Ser. Material Science and Engineering. Inst. Phys. Publ. V. 81, P. 012006 (2015).

Официальный оппонент, д.т.н.

Г.Н. Ремнев

Зам. директора инженерной школы  
новых производственных  
технологий .

К.К. Манабаев

